#### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平9-295803

(43)公開日 平成9年(1997)11月18日

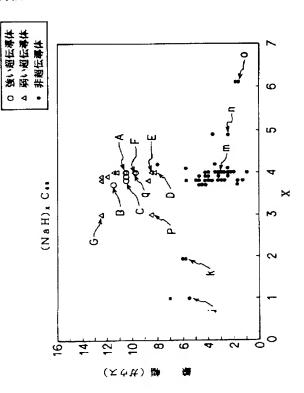
(51) Int.Cl. <sup>6</sup>		識別記号	<b>庁内整理番号</b>	FΙ					技術表示箇所
C 0 1 B	31/02	101		C 0 1 B	31/	02		1 0 1 Z	
		ZAA						ZAA	
B 0 1 J	3/00			B 0 1 J	3/	00		M	
G 0 1 N	24/10			H 0 1 B	12/	00		ZAA	
H01B	12/00	ZAA			13/	00		565E	
			審查請求	未請求請	求項の	数4	FD	(全 10 頁)	最終頁に続く
(21) 出願番号	<del></del>	特願平8-137573		(71)出廳	[人 5	9604916	64		
					Ę	<b>才団法人</b>	豊田	理化学研究所	
(22)出願日		平成8年(1996)5月		2	愛具民多	知郡	長久手町大字:	長湫字横道41番	
					ŧ	色の 1			
				(72)発明	相 4	今枝 健	<u>i</u> —		
					2	<b>愛知県岡</b>	崎市	明大寺町法丈	坂9番地2
				(72)発明	月者 :	ジョナス	、ク	レーバー	
					ž	<b>受知県</b> 岡	崎市	明大寺町西郷	中38 分子科学
					Ŧ,	开究所内	4		
				(72)発明	月者 男	井口 湃	夫		
					2	<b>受知県岡</b>	崎市	明大寺町西郷	中39
				(74)代理		ts was		414 -44	

## (54) 【発明の名称】 超伝導体の製造方法及び超伝導性能の制御方法

### (57) 【要約】

【課題】 資源的に豊富に存在する物質より、安価かつ 容易に超伝導体となる組成体を製造することができ、か つ得られた組成体より超伝導体となりえない不良品を容易な手段で選別することができ、その上、選別した不良品を後処理することにより超伝導体となる組成体となすことができ、更に、得られた組成体の超伝導性能を容易に制御することができる、超伝導体の製造方法及び超伝導性能の制御方法を提供すること。

【解决手段】  $NaH \ge C_{60}$ フラーレンとを混合して混合物となし、該混合物を加熱することにより $C_{60}$ フラーレンに $Na \ge H$  とをドープしてなる (NaH)  $x \in C_{60}$  組成体となし、該組成体のうち常温におけるESR 測定値による線幅が8 ガウス未満のものを、減圧下において加熱する。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 NaHとC60プラーレッとを混合して混 合物となり、誇混合物を加熱することによりで60プラー レンにNaとH上をドープしてなる (NaH)  $_{\rm X}$   $_{\rm C.60}$ 組 成体となり、誘組成体のうち室温におけるESR測定値 による裸幅からガウス未満のものを、減圧下において加 熱することを特徴とする超伝導体の製造方法。

【謂求項2】 請求項1において、上記(NaH) v C 60組成体におけるxは、3~4の範囲内にあることを特 徴とする超伝導体の製造方法。

【請求項3】 Na-H-Cの三元素よりなる(Na  $H_{0,\lambda}$   $C_{60}$ の組成を有し、上記N a 及びHは $C_{60}$ フラー レンに対しトープされた状態にある超伝導体を、減圧下 で加熱処理することにより超伝導性能を高め、一方低温 減圧処理することにより超伝導性能を低下させることを 特徴とする超伝導体の超伝導性能の制御方法。

【請求項4】 Na-H-Cの三元素よりなる(Na  $H_{0,X}$   $C_{60}$  の組成を有し、上記N a 及びHは $C_{60}$ フラー レンに対しトープされた状態にある超伝導体を、水素雰 囲気下において超伝導体に水素を吸収させることによ り、その超伝導性能を高め、一方超伝導性能を高めた上 記超伝導体を减圧処理することにより、その超伝導性能 を低下させることを特徴とする超伝導体の超伝導性能の 制御方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【技術分野】本発明は、C60プラーレンを基本材料とす る超伝導体の製造方法及び超伝導性能の制御方法に関す る。

[0002]

【従来技術】フラーレンとは内部に空洞を持つC分子で あり、炭素原子60個でできたサッカーボール状のC60

は、1970年に日本人により存在が理論的に指摘さ れ、1985年、米国ライス大学の研究グループの日、 W. カロトー教授(現在,英国サセッカス大学)と米国 ライス大学のR E. スモーリー教授らによって実験室 的に台成された。

2

【0003】フラーレンは微量の添加物、簡単な操作で その性質が変わり、直接的には、電子素子、光字素子、 触媒、医薬などへ、また高分子中二添加して新しい機能 を有するブラスチックの合成を行うなど幅広い応用が期 10 侍されている とりわけ期待されるのか、電子素子や伝 摩特性を利用した分野である。 Cimの単結晶は半導体で あるか、ある種のアルカリ金属をトーフすると、金属的 になったり、超伝導を示すことが知られている。また、 関連してある特定の有機物との電荷移動錯体では強磁性 を示すものも知られている。

【0004】フラーレンで60にアルカリ金属をトープし た系で、M<sub>3</sub> U<sub>60</sub> (M:アルカリ金属) の組成のものの 中に、高い臨界温度工でをもった超伝導性を示す物質が あることが見出され、報告されて以来、多くの研究がな 20 されている。

【0.005】超伝導体としては、まず $K_{3}/C_{60}$ が発見さ れ、続いて、Rb; С 60か発見された。さらにセジウム についても報告がある。ナトリウム、リチウムについて は、M3 C60 (M:アルカリ金属) の形での超伝導の報 告は、現在のところない。ナトリウム、リチウム系につ いては、 $M T_X M T T_Y \in \mathfrak{g}_0$  ( $M T_X M T T_Y : \mathcal{P} \mathcal{L} \mathcal{D} \mathcal{T}$ ) 金属;x+y=3)の形で超伝導を示す物質の報告があ

【0006】本発明は、ナトリウムーで60系の超伝導物 30 質に関するものである。ナトリウム系については、従 来、次に示したような超伝導物質が報告されている。

Na<sub>2</sub> R b C<sub>60</sub> · · · · · · · · · · · · · · · · c = 3.5 (K) Na<sub>2</sub> CsC<sub>60</sub>  $\cdots$   $\cdots$  Tc=12 (K)  $Na_2 Cs (NH_3)_4 C_{60} \cdot \cdot \cdot \cdot Tc = 2.9.6 (K)$ Nag Kg (NHg)  $_{X}$  C<sub>60</sub> · · · · T c = 1.1 (K)

 $Na_2 Rb_2 (NH_3)_X C_{60} \cdot \cdot \cdot Tc = 1.3 (K)$ 

 $Na_X N_V C_{60} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot T_{C} = 1.3 (K)$ 

【0.0.0.7】 上記中、 $\mathrm{Na}_{\mathrm{X}} \mathrm{N}_{\mathrm{Y}} \mathrm{C}_{60}$ 以外は、 $\mathrm{MI}_{\mathrm{X}} \mathrm{M}_{\mathrm{Y}}$ 3) の形を基本にした超伝導物質である。即ち、二種の アルカリ金属を含んでいる。

【0.008】  $Na_{\rm Y}$   $N_{\rm V}$   $C_{\rm 800}$ は、ナトリウムー窒素ーC 60の三成分系化合物であり、本発明者らが、1993年 にすでに報告(Solid State Commun ication, 87 (5) 375-378 (199 3) こ) したものである。

【0009】ところで、ある種の物質を各々固有の臨界 温度Tで以下に冷却することにより、直流電気抵抗が0 となる超伝導現象が観察されることが従来より知られて、50 もできる。

いる。このような物質、即ち超伝導体を、途電、配電、  $\Pi_{\rm TV}$   $C_{\rm 60}$   $({
m M}\,\Pi_{\rm C},{
m M}\,\Pi_{\rm T})$  アルカリ金属: ${
m x+y}=-40$  発電等に用いられる装置に素材として使用することによ り、電力の損失が低い装置を得ることができる。また、 上記超伝導体より作製した電磁石等を高磁界の発生を必 要とする磁気浮上列車、加速器等に使用することもでき

> 【0010】更に、超伝導体は完全反磁性という性質を 有し、この性質を利用することにより効率的な磁気シー ルドを得ることができる。また、超伝導体は、常に磁気 に対する反発力を有することから、アクチュエータ、ハ アリング等のメカニカル物品の素材として使用すること

【0.0.1.1】また、超伝導体はジョセフソン効果を有す。 る。これを応用して、高速、高感度のコンピュータ素。 子、微量磁気を検出可能なNQUID(超伝導量子干渉 計)等の基子の素材として使用することができる。

【0012】本発明は、資源的に豊富に存在する物質よ り、安価かつ容易に超伝達体となる組成体を製造するこ とができ、かつ得られた組成体より超伝導体となりまな。 1) 「良品を容易な手段で運動することができ、その上。 選別した不良品を後処理することにより超伝導体となる。 組成体となずことができ、更に、得られた組成体の超伝 -10 【0.01.9】更に、上記手良品については、製造後の後 尊性能を容易に制御することができる、超伝導体の製造 方法及び超伝導性能の制御方法を提供しようとするもの である。

#### 【0013】

【課題の解決手段】請求項1の発明は、NaHとC60フ ラーレンとを混合して混合物となり、該混合物を加熱す ることにより $C_{60}$ フラーレンに $N_A$ とHとをドープして なる(N  $_{3}$  H)  $_{3}$  C  $_{60}$ 組成体となり、該組成体のうち室 温におけるESR測定値による線幅か8ガウス末満のも。 体の製造方法にある。

【0014】 L記ESRとは、電子スピン共鳴 (Ele ctron spin resonance) の省略形 である。そして、『ESR側定値による線幅か8カウス 未満』であるとは、図2に示すごと了、ESR測定によ 年得られた敵分吸収曲線における線幅4日(ヒーク間) 幅)か8カウス未満であることを表している。

【0015】そして、上記線幅が8カウス未満である組 成体は、超伝導体としてはいわゆる不良品であり、殆ど 超伝導性能を有していない。また、上記線幅からカウス。30 照)、最も効率的な製造を行うことができる。 以上である場合には、そのまま転移温度以下に冷却する ことにより超伝導性能を示す良品である。なお、上記子 良品とは、超伝導性能を全て示さないもの、若干示すも のの実用に耐えない程度に弱いもの等を示している。

【0.0.1.6】なお、室温におけるESR測定値にて8.5ウス末満である組成体を加熱する際の温度は290~3 30 0程度にて行うことができる。また、上記組成体を 加熱する際には、例えばティフューションボンフ(真空 オンプの一種)で到達可能な減圧雰囲気(~10 \*\*T)。 エエ) で行うことができる。

【0017】 本発明の作用効果につき説明する。本発明 にかかる超伝導体の製造方法において、原料として使用 される物質は、資源的に豊富に存在するNa、水素、炭 素である。従って、原料コストを安価とすることができ る。また、本発明の製造方法は、加熱、減圧といった非 常に容易な手段により構成されている。従って、製造に かかる各種コストを安価とすることができ、また、製造 も寄易である

【0018】また、本発明の製造方法においても、通常 の化学物質の合成等と同様に、製造時の各種条件制御の 50 【0025】本発明にかかる上記制御方法においては、

失敗等により、超伝導性能が低い、または超伝導性能を 示さない不良品が製造されてしまうことがある。本発明 の製造方法においては、得られた組成体を室温において ESR測定にかけることにより、不良品、良品を容易に 分別することができる。上記E S R 測定は、広て知られ た測定方法であり、この測定を行うに当たり特に目立っ た困難等もなて容易に固行可能である。更に、五記ES R測定は室温において行うことができるため、この点に おいても上記分別を容易に行うことかできる。

処理として、減圧下において加熱することにより、超伝 導性能を高め、良品とすることかできる。従って、本発 明の製造方法は、安価かつ容易に超伝導体を製造するこ とができ、また不良品の選別を容易に行うことができ。 また選別した「真品を後処理(減圧下に加熱)により超 伝導体となり得る組成体となすことができる。このだ め、本発明は、超伝導体の歩留まり至が高い優れた製造 方法である。

【0020】以上のごとく、本発明によれば、資源的に のを、減圧下において加熱することを特徴とする超伝 $\hat{x}=20$  豊富に存在する物質より、安価かつ容易に超伝達体とな る組成体を製造することができ、かつ得られた組成体よ り超伝導体となりえない不良品を容易な手段で選別する ことができ、その上、選別した不良品を後処理すること により超伝導体となる組成体となすことができる、超伝 導体の製造方法を提供することができる。

> 【0021】次に、請求項2の発明のように、上記(N  $aH)_{\rm X}$  C  $_{60}$ 組成体における ${\rm X}$ は、 $3\sim4$ の範囲内にあ ることが好ましい。xが上述の範囲内にある場合には、 得られた組成体のうち多くが良品となるため(図1参

> 【0 0 2 2】 次に、請求項3の発明は、Na-H-Cの 三元素よりなる(N  $\alpha$  H)  $_X$  C 600D組成を有し、上記Nа及びHは $C_{60}$ フラーレンに対しトープされた状態にあ る超伝導体を、減圧下で加熱処理することにより超伝 尊 性能を高め、一方低温減圧処理することにより超伝導性 能を低下させることを特徴とする超伝導体の超伝導性能 の制御方法にある。

【0023】本発明にかかる超伝導性能の制御方法にお いて、超伝導性能を高めるために行う減圧は、例えばデ 40 イフューションボンブで到達可能な減圧雰囲気(~10 <sup>−6</sup>Torr)で行うことかできる。また、上記超伝導性 能を高めるために行う加熱は、例えば290℃以上にお いて行うことができる。

【0024】また、本発明にかかる超伝導性能の制御方 法において、超伝導性能を低めるために行う低温減圧処 理は、例えばティフューションホンプで到達可能な減圧 雰囲気( $\sim 1.0^{-6}$ Torr) で行うことができる。ま た、上記低温減圧処理は、例えば温度50K付近におい て行うことができる。

以上のものについては、そのまま超伝導体として使用す ることができる。

上記超伝導体に対し加熱減圧処理を施すことにより、そ の超伝導性能を高め、その後、上記超伝導体に低温減圧 処理を施すことにより、その超伝導性能を低下させるこ とができる。即ち、このプロセスを利用することによっ り、超伝導体の超伝導性能を自在に制御することができ る。また、このプロセフは加熱減圧といった手段より構 成されており、実行容易である。

【0026】次に、請求項4の発明は、NューHーCの 三元素よりなる (NaH)  $_X$  C $_{HI}$ の組成を有し、上記Na及 $\Im$  $\Pi$ は $\mathbb{C}_{60}$ フラーレンに対しトープされた状態にあ=10。なるよう秤量し、よく混合し、混合粉末とした。次い る超伝導体を、水素雰囲気下において超伝導体に水素を 吸収させることにより、その超伝導性能を高め、一方超 伝導性能を高めた上記超伝導体を滅圧処理することによ り、その超伝導性能を低下させることを特徴とする超伝 尊体の超伝導性能の制御方法にある。

【0027】上記制御方法において、超伝導性能を高め るための水素雰囲気の圧力は、例えば1~20年6年で 程度とすることができる。また、上記超伝導性能を低下 させるために行う減圧処理は、例えばディフューション。 行うことがてきる。

【0025】本発明にかかる上記制御方法においては、 上記超伝導体に水素ガス等を添加する、即ち水素雰囲気 に曝すことにより、その超伝導性能を高め、その後、上 記超伝導体を減圧専囲気に曝すという減圧処理を行うこ とにより、その超伝導性能を低下させることができる。 即ち、このプロセスを利用することにより、超伝導体の 超伝導性能を自任に制御することができる。また、この プロセスは水素力ス添加、減圧処理等といった手段によ り構成されており、実行容易である。

【0029】そして、上述した請求項3、請求項4の発 明における加熱、加圧等による超伝導性能の強弱の制 御、水差雰囲気または減圧雰囲気に曝すという操作に伴 う超伝導性能の強弱の制御を利用することにより、本発 明にかかる超伝導体をスイッチング素子、水素濃度セン サ、ある種の電子デバイス等として使用することが可能 となり、新規な超伝導体の利用方法、利用分野を開拓す ることかできる.

[0030]

【発明の実施の形態】

実施形態例1

本発明の実施形態例にかかる製造方法より得られた超伝 導体につき、図1、図じを用いて説明する。本例の超伝 導体の製造方法につき説明する。まず、N  $\pm$  H  $\pm$  C 60  $\mp$ ラーレンとを混合して混合物とする。次いで、上記混合 物を加熱することによりで60プラーレンにNaとHとを ドープしてなる(N  $_{A}$  H  $_{X}$  C m)組成体となす。次に、上記組成体のうち室温におけるESR測定値による線幅 が8カウス未満のも口を、減圧下において加熱した。な お、得られた組成体にうち上記ESR測定値が8ガウス 50 の原理である。

【0.0.3.1】以上、 $(\Xi_{1}\Pi)_{X}$   $C_{60}$ 組成体において、 それぞれxの値が異なる組成体の超伝導性能につき、詳 湖に説明する。まず、xが1. 0, 2. 0, 3. 0, 4 0.5 0及び6 1となった  $({
m Na\,H})_{\rm X}$   ${
m C}_{60}$ 組 成体を得ることができるような仕込み組成にて、NaH

上Cm上を電量14 4mg, 14, 8mg, 13 0 mg. 16. 3mg. 14. 0mg及び14 2mgと て、上記混合粉末をコックのついた石英反応管に封管し た。なお、これら一連の作業は下活性なアルゴンガス雰 囲気中で行った。

【0032】次に、上記コックを真空ボンブに対し接続 し、該真空ポンプを用いて上記石英反応管を4×10一4 Paに減圧して封じ切った。次に、上記石英反応管をマ ップル型電気がにセットし、加熱した。 上記加熱に当た っては、まず帰温速度り、50~分で280℃までゆっ てりと昇温した。その後、温度280℃にで1時間保 ポンプで到達可能な減圧専囲気( $\sim 1.0^{-6} {
m Torr}$ )で = 20 持、次いで、0、2 で、分で室温までゆってりと徐冷し た。以上により、石英反応管内部の混合粉末が反応し (NaH) x Cm組成体となった。

> 【0.0.3.3】次に、得られた(NaH) $_{X}$   $C_{60}$ 組成体 を、クライオスタット (Oxford社製ESR90 り) 中にセットし、温度5Kという極低温状態でのLF S(低磁場マイクロ波吸収:Low-magnetic field microwave absorpti on signal) 及び室温でのESR測定に供し た。なお、この測定にはパリアン社製(Varin E 30 112) 及びフルッカー社製 (Bruker ESP3 0.0 E) XーバンドESRスパクトロスータを用いた。 【0034】以上の測定結果につき、図1に示す。ここ に図1の横軸はxの値、縦軸はESR測定値における線 幅である。そして、同国におけるj、 k、 p、 q、 n 及 び(0点が、それぞれ $\mathbf{x}$ か $\mathbf{1}$ ,  $\mathbf{0}$ ,  $\mathbf{2}$ ,  $\mathbf{0}$ ,  $\mathbf{3}$ ,  $\mathbf{0}$ ,  $\mathbf{4}$ , 0. 5 0及び6. 1となった (NaH) x Cm)組成体 である。そして、上記1.FS測定により各組成体が超伝 導体であるか否か、また超伝導性能の強弱についてを判 別し、区別して図1に記した。

> 40 【0035】なお、超伝導体には固有の臨界磁場か存在 し、これより大きい磁場を加えると超伝導状態(マイス ナー状態) か壊れ、磁束が超伝導体の内部に浸入する。 このような状態にある超伝導体にマイクロ波という形で 磁場を印加すると、上記浸入磁束と印加した磁場とが相 互作用し、磁束が粘性運動を行い、この結果、印加した マイクロ波の吸収現象を観察することができる(なお、 類似現象例としては、電子レンシにおいて発せられるマ イクロ波の電場と水分子のダイボールとの間の相互作用 が挙げられる。)、以上が超伝導体に対するLFS測定

【0036】そして、LFト測定を超伝導体に行い、そ の結果得られた微分吸収曲線は、一般に超伝導体におい ては、後述の国3(A)等に示すごとく、ヒステリンス を有する吸収を呈する。強い超伝導性能を有する超伝導 体はピステリンスが強く、弱い超伝導性能を有する超伝 導体はピステリシスも弱い また、上記ESR測定値に よる線幅とは、図2に示すことく、ESR測定により得 られた微分吸収曲線における線幅ΔH(ビーク間幅)で あう。

【0.0.3.7】同図より知れるごとく、x.の値が3、 $\alpha$ 、 線幅が8カウスである組成体は、弱い超伝導性能を呈し たことが分かった。また、xの値が4.0、線幅が10 ガウスである組成体は、強い超伝導性能を呈したことが 分かった。他の組成体は、いずれも超伝導性能を示さな かった。

【0038】なお、上記豆点にかかる組成体はESR測 定値による線幅が10Gというプロートな吸収が認めら れた。図3に上記す点にかかる組成体のLFS測定の結 果を示した。同図によれば、百点にかかる組成体は温度 観察された。従って、上記頁点にかかる組成体は、転移 温度が15Kの超伝導体であることが分かった。

【0039】以上により、本例にかかる超伝導体の製造 方法は、原料として使用される物質が、資源的に豊富に 存在するNa、水素、炭素である。従って、原料コスト を安価とすることができる。また、本例の製造方法は、 加熱、減圧といった非常に容易な手段により構成されて いる。従って、製造にかかる各種コストを安価とするこ とかでき、また、製造も容易である。

## 【10040】 美施形態例2

本例は、(NaH) $_X$  C  $_{60}$  ( x = 4  $_{\odot}$  0 ) 組成体を製造 するに当たり、NaHとCも0とを混合した混合粉末を加 熱する温度を違え、これより得られた各( $\operatorname{NaH}$ ) $_{X}$   $\operatorname{C}$ 60組成体の性能につき説明する。まず、実施形態例1と 同様に、NaHとCo0とよりなる混合粉末を石英反応管 に封管した。次いで、上記石英反応管を、実施形態例1 と同様に、マップル型電気炉にセットし、加熱した。

【0041】上記加熱は、昇温速度0、当定と分にて、 それぞれ220℃、240℃、260℃、280℃及び 290 %まで、ゆってりと昇温した。その後、それぞれ 40 % % か観察された。 の温度において1時間保持した後、0.2℃と分にて、 室温までゆってりと作冷した。以上により、石英反応管 内部の混合粉末が反応し、 (N  $\alpha$  H)  $_{\rm A}$  C  $_{60}$  (x = 4). ①) 诅成体を得ることかできた。

【0042】得られた各組成体は、実施形態例1と同様 にLFS、FSRの測定に供した。その結果、温度22 0 じに加熱した組成体ではFSRの吸収が観察されなか った。240℃に加熱した組成体ではESR測定値にお いて非常に狭い線幅が幸うじて観察された。なお、この ヒステリシフが観察されなかった。

【0043】 年に、2601 に加熱した組成体ではES R測定値の線幅が約7カウスであった。また、LFS測 定では超伝導状態を示す別いヒステリシスが観察され た。また、280年及び290でに加熱した組成体では ESR測定値四線幅が非常にプロートとなり、8ガウス となった。また、LFS側定によれば、超伝導状態を示 す強いピステリンスが観察された。以上により、本例の 製造方法において混合粉末は280℃以上に加熱するこ 10 とにより超伝導体となる(NaH) $_{\rm X}$   $C_{60}$ ( $_{
m X}$  = 4 .

0)組成体を得ることができることが分かった。

【0044】実施形態例3

本例は、上記(N a H) 、C 60組成体を製造する際、各 種条件を違えて製造した組成体につき説明するものであ る。なお、これらの組成体は図1におけるA、B、C、 D. E. F. 口点にかかる組成体である。

【0.045】まず、図1のA点にかかる(<math>NaH) $_{x}$  C 60組成体につき説明する。上記組成体は(N a H)  $_{X}$  C60 (x=4) (1) 組成体である。この組成体を製造する 1.5 K未満において、超伝導状態特有のヒステリシスが、20 に当たり、ヘキスト ( ${
m Hole}$  chis 1) 社製 ${
m C}_{60}$  (>99. 9%) とアルトロッチ (Aldrich) 社製Na 日 (ドライ) を秤量し、総量を14、9mgとした。こ れらをよく混合し、混合粉末となし、該混合粉末を、直 径約5mmル石英反応管に封管した。

> 【0046】上記石英反応管を、実施形態例1と同様に 加熱し、上記混合粉末を反応させ、(NaH) $_{X}$  C  $\mathrm{mi}$   $(\mathbf{x}=4,0)$  組成体を得た、なお、上記加熱は、昇 温速度0. 5℃ 分で2×0℃まで加熱, 280℃に1 時間保持した後、0 20 分で室温まで徐々に冷却す 30 るという条件で行った。

【0047】以上により得られた組成体を、実施形態例 Tと同様にLFS、ESRの測定に供した。上記測定に よれは、ESR測定値における線幅は10. 5ガウスと プロートな吸収が認められた。更に、LFS測定では超 伝導状態特有のヒステリンスをもった非常に強い吸収が 認められた。また、得られた組成体に対し、SQUID による磁化測定を行った。この測定緒果から、上記組成 体の超伝導転移温度は1ヵ尺であった。また、この温度 以下では、マイスナー効果 (Melsner effe

【0048】更に、上記組成体における2Kにおける磁 化率を測定し、この磁化率の絶対値から見積もられた超 伝導体の体積分割は約65%であった。つまり、上記組 成体には非常に具質の単一相の超伝導体が形成されてい ることが分かった。更に、上記組成体をガラス板上に置 いて、Be板で覆って外気を遮断し、X線試料とした。 この試料に対し粉末X線回折測定を行った。この測定よ り得られたX線回折パターンの解析によれば、上記組成 体は格子定数が14.356(3) Aのf. c c. 相 2 者においては、LFS測定の結果、超伝導状態を表す。50 (面心立方格子構造)を有することが分かった。以上に

より、図1においてA点に示した組成体は、優れた超伝 準体であることが分かった。

【0.049】次に、図1.08 点にかかる( $N_AH$ )  $_X$  C 60組成体につき説明する。上記組成体は( $N_AH$ )  $_X$  C 60(X=3. 7) である。この組成体を製造するに当たり、ベキスト(H0 e e h s t ) 社製C 60(>9.9. 9%)とアルトリッチ(A1 d r i e h ) 社製N  $_AH$ ( $_X$ 2 分 )を軽量し、総量を1.7 4 m  $_X$ 2 とした。これらをよく混合し、混合粉末となり、該混合粉末を、直径約5 mmの石英反応管に封管した。

【0.0.5.0】上記石英反応菁を、実施形態例 1.2同様に加熱し、上記混合粉末を反応させ、 $(NaH)_X$ 060(X=3. 7)組成体を得た。なお、上記加熱は、昇温速度0-5  $\mathbb{C}^2$   $\mathbb{C}^2$ 

【0051】以上により得られた組成体を、実施形態例 1 と同様にLFS、ESRの測定に供した。上記測定によれば、ESR測定値における線幅は11、5ガウスとプロードな吸収が認められた。更に、LFS測定では超 伝導状態特有のとステリシスをもった非常に強い吸収が 認められた。また得られた組成体に対し、SQUIDにより磁化率を測定し、該磁化率の絶対値から見積もられた超伝導体の体積分率は約63%であった。つまり、上記組成体には非常に良質の単一相の超伝導体が形成されていることが分かった。

【0052】次に、図1のC点にかかる(NaH) $_{\rm X}$ C 60組成体につき説明する。上記組成体は(NaH) $_{\rm X}$ C 60 ( $_{\rm X}$ =3.8)である。この組成体を製造するに当たり、ヘキスト(Hoechet)社製C60( $_{\rm S}$ 99.9%)とアルドリッチ(Aldrich)社製NaH(ドライ)を秤量し、総量を17.4mgとした。これらをよく混合し、混合粉末となし、該混合粉末を、直径約5mmの行英反応管に封管した。

【0.0.5.3】上記石英反応管を、実施形態例 1.8 と同様に加熱し、上記混合粉末を反応させ、 $(NaH)_X C_{60}(x=3...8)$  組成体を得た。なお、上記加熱は、昇温速度0...5 で 2.8 のでまで加熱、2.8 のでに1時間保持した後、0...2 で 2.0 ご ケで室温まで徐々に治却するという条件で行った。

【0054】以上により得られた組成体を、実施形態例 1と同様にLFS、ESRの測定に供した。上記測定に よれは、FSR測定値における線幅は10、5カウスと フロートな吸収が認められた。更に、LFS測定では超 伝導状態特有のピステリシスをもった非常に強い吸収が 認められた。また得られた組成体に対し、SQUIDに より磁化率を測定した。この磁化率の絶対値から見積も られた超伝導体の体積分率は約7.7%であった。つま り、上記組成体には非常に良質の単一相の超伝導体が形 成されていることが分かった。 【0.055】次に、図1.00D点にかかる( $X_{A}H$ ) $_{X}$  C 60組成体につき説明する。上記組成体は( $X_{A}H$ ) $_{X}$  C 60(X=4-0)組成体である。この組成体を製造するに与たり、ハッキーじゃA( $B_{A}$  C  $K_{Y}$  C  $K_{A}$  C  $K_{Y}$  C  $K_{Y}$ 

【0056】上記石英反応管を、実施形態例1と同様に 10 加熱し、該混合物末を反応させ、(NaH)、C60 (x =4.0)組成体を得た。なお、上記加熱は以下の要額 で行った。まず240℃で0、5時間保持、その後26 0℃に昇温、この温度で1時間保持した。次いで、28 0℃に昇温、この温度で17時間保持した後、更に28 5℃に昇温、この温度で1.5時間保持した。その後、 ゆっくり温度を下げて、室温まで徐冷した。

【0057】以上により得られた組成体を、実施形態例 1 と同様にLFS、ESRの測定に供した。上記測定に よれば、ESR測定値における線幅は8、2 カウスとブ 20 ロードな吸収が認められた。更に、LFS測定では超伝 導状態特有のピステリンスをもった吸収が認められた。 また、SQUIDによる磁化率から、上記組成体におけ る超伝導体の体積分率は約0、5%であることが分かっ た。つまり、上記組成体は弱い超伝導性能を有する超伝 導体となることが分かった。

【0.0.5×】 次に、図1の形点にかかる(NaH)  $_X$  C 60組成体につき説明する。上記組成体は(NaH)  $_X$  C 60(x=4. 0)組成体である。この組成体を製造するに当たり、ヘキスト(Hoechst)社製C 60(>9 30 9.9%)とアルトリッチ(<math>Aldrich)社製NaH (トライ)を拝賛し、総量を13.2 mgとした。これらをよく混合し、混合粉末となし、読混合粉末を、直径約5 mmの石英反応管に封資した。

【0.059】上記石英反応管を、実施形態例 1 と同様に加熱し、該混合粉末を反応させ、 $(NaH)_X C_{00}(x=4,0)$  組成体を得た。なお、上記加熱は2.8.0 行で 1 時間保持、その後のって0 温度を下げて、室温まで徐冷するという条件で行った。

【0000】以上により得られた組成体を、実施形態例 1 と同様にLFS、FSRの測定に供した。上記測定に よれば、ESR測定値における線幅は8、5カウフとプロートな吸収が認められた。更に、LFS測定では超伝 導状態特有のビステリンスをもった吸収が認められた。

【0.061】次に、|FI| のド点にかかる組成体につき説明する。上記組成体は(|NaH| |x| |C| |60| (|x| |x| |0| である。こに組成体を製造するに当たり、本発明者らが、|Solid| |State| Communication、|87| |50| |375| |378| |1993| において報告した製造方法による自製の|C| |60| |ETLE| |10| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40| |40|

った。この制御につき説明する。

14. 8mgとした。これらをよく混合し、混合粉末と なし、諮混合粉末を、直径約5mmの石英反応管に封管

【0062】上記石英反応管を、実施形態例1と同様に 加熱し、誇混合粉末を反応させ、  $(\mathrm{NaH})_{\mathrm{X}}$   $\mathrm{C}_{60}$   $(\mathrm{x}$ = 4. (i) 組成体を得た。なお、上記加熱は450℃で 1時間保持、その後ゆっくり温度を上げ、200℃で1 4時間保持、更に室温まで発冷するという条件で行っ た。

1と同様にLFS、ESRの測定に供した。 上記測定に よれば、ESR側定値における線幅は10~1ガウスと プロートな吸収が認められた。更に、LFS測定では超 伝導状態特有のヒステリシスをもった吸収が認められ た。また、SQUIDによる磁化率から、上記組成体に おける超伝導体の体積分率は約2当であることが分かっ た。つまり、上記組成体は弱い超伝導性能を有する超伝 導体であることが分かった。

【0064】次に、図1万(5点にかかる組成体につき説 明する。 上記組成体は (NaII) x C 60 (x = 1.0) てある。この組成体を製造するに当たり、ア.キスト (H Oechs t) 社製C60 (シ99、9%) とアルトリッ チ(A1drich)社製NaH(トライ)を秤量し、 総量を12。2mgとした。これらをよく混合し、混合 粉末となり、該混合粉末を、直径約5mmの石英反応管 に封管した。

【0065】上記石英反応管を、実施形態例1と同様に 加熱し、該混合粉末を反応させ、 (NaH)  $\sqrt{C60}$  (x)= 4. (0) 組成体を得た。なお、上記加熱は280でで 1時間保持、その後室温まで徐命するという条件で行っ。 た。

【0066】以上により得られた組成体を、実施形態例 1と同様にLFS、ESRの測定に供した。上記測定に よれば、ESR測定値における線幅は12.5ガウスと ブロードな吸収が認められた。更に、LFS測定では超 伝導状態特有のヒステリシスをもった吸収が認められ

【0067】以上により、若干の条件の髪による性能の 違いはあるものの、本例にかかる製造方法によれば、超 伝導体となる(N  $_{0}$  H)  $_{0}$  C 60 を得ることができること  $|40\rangle$  【0 0 7 5 】更には、上記超伝導性能を示さなかった組 が分かった。

【0068】実施肝態例4

本例は、国 4 に至すことく、実施用態例 1 の製造方法に て得られた組成体を用いた、超伝導性能の制御につき説 明するものである。まず、実施形態例1と同様の製造法 にて  $(N \circ H)_{-X} \cap (60)$  (x = 4 - 0) 組成体を製造し た。この組成体は、図1におけるm点に当たり、ESR 測定値による線幅が多力ウスとたいへん挟く、超伝導性 能を示さない組成体(非超伝導体)であった。この組成 体を用いて、回4に示すごと1、超伝導性能の制御を行 50 本例は、回4、回5に示すごと1、超伝導性能の制御で

【0069】まず、上記組成体を真空コック付きの石英 反応管に封入した。次に、この石英反応管を室温にてデ イフューデョンボンブにより真空排気した。これによ り、図4 (A) 万状態にあった組成体は、同4 (I) の 状態となり、超伝導体とはならないが、FNR測定値に おける裸幅からガウフへも上昇した

【0070】次に、上記石英反応管を真空状態に保持し たまま3000に加熱した。これにより、[44(E)の 【0.0 6.3】以上により得られた組成体を、実施形態例 10 状態にあった組成体は、図4 (C) の状態となり、ES R測定値による線幅が10ガウスへと上昇した。なお、 この状態にある組成体は温度5日において超伝導状態に あった。

> 【0071】次に、上記組成体を温度50尺の壮態に昇 温し、諺組成体の封入された石英反応管に圧力とりてっ r r 程度の水器を導入し、上記組成体を水素雰囲気に晒 した。なお、上記界温は水素の固化を避け、組成体を充 分な気体水素に接触させるために行った。その後、再び 温度雰囲気を5人に戻した。その結果、組成体が図4

(D) の状態となり、より強い超伝導性能を示すことが 分かった。なお、この状態の組成体の室温におけるES R測定値が線幅は10ガウスであった。

【0072】次に、上記組成体の封入された石英反応管 を真空すシフにて真空状態としつつ、温度を室温20℃ に属した。これにより、組成体はESRによる線幅が3 カウス、即ち、図4 (A) の状態に戻った。

【0073】以上により、上記組成体は、図4の(A) → (B) ・ (C) → (D) → (A) のサイヤルを繰返す ことか分かった。なお、このサイクルの中で、(じ)と (D)との問題移行は迅速に行なわれることが分かった (秒または分のオーター)。また、図4(A)の状態に ある組成体を封入した石英反応管を真空状態に保持し、 かつ、300℃で加熱したところ、図4(C)の状態へ と移行したことが分かった。

【0.0.7.4】以上より。 実施形態例1にかかる方法で製 造した組成体の中に超伝導性能を示さない不良品があっ た場合には、上述のことで、密閉容器に封入し、該容器 を真空状態としつつ加熱することにより、超伝導性能を 示す食品とすることができることが分かった。

成体、また実施形態例3に上したこと「超伝導性能を示 した組成体に対し、図4に示す処理を施すことにより。 その超伝導性能を有する状態と超伝導性能を有していな い状態とを機職機のシャトルのように、繰り返し行き来 させることができる(シャトリ現象)ことが分かった。 また、こと現象については、組成体が水素を呼吸するこ とにより超伝導性能のスイッチング現象が発生するとも みなすこともできる。

【0076】実腕形態例5

14

あって、特に超伝導性能の強弱に関する制御について説明したものである。実施用態例4において、図4(章)の状態にある組成体のUFS測定(実施用態例1参照)を行い、その結果を図5(a)に示した。同図によれば、超伝導状態特有のビアテリシマが観撃され、上記状態にある組成体が超伝導状態にあることか分かった。じかし、このビステリシスが程度は割く、従って超伝導性能も弱いことが分かった。

【0077】次に、図4 (D) の比態にある組成体について、同様にLFS側定を行い、その結果を図5 (b) に示した。同図によれば、上記組成体についても超伝導状態特有のピステリシスが観察され、上記状態にある組成体が超伝導状態にあることが分かった。しかも、このピステリシスの程度は強1、従って上記状態にある組成体の超伝導性能が強いことが分かった。

【0078】更に、図1 (D) の状態にある組成体について、これを封入した石英反応管を再度真空状態とし、図4 (C) の状態とした。この状態にある組成体についてLFS測定を行い、その結果を図5 (c) に示した。 同図によれば、超伝導体特有のピステリシスが観察され、上記状態にある組成体が超伝導状態にあることが分かった。しかし、このピステリシスの程度は弱く、従って超伝導性能も弱いことか分かった。

【0079】そして、上記真空状態におかれた組成体を 封入した石英反応管に圧力20Torrの水素を導入 し、再度図4(D)の状態とした。これについて、LF S測定を行い、その結果を図5(d)に示した。同図に よれは、再び組成体には超伝導状態特有のヒステリシス が観察され、上記状態にある組成体が超伝導状態にある ことか分かった。しかち、このヒステリシスの程度は強 く、従って超伝導性能も強いことか分かった。

【0080】以上により、上記組成体は、真空状態に保持、その後水素雰囲気に曝すという操作を施すことにより、弱い超伝導性能と強い超伝導性能との間をロッキンクチェアのように繰返し往復させることができることが分かった。

#### 【0081】実施形態例も

本例は、国1の上点にかかる組成体の超伝導性能の制御 について説明する。上記組成体は、実施形態例1におい で示した( $\mathbf{N}$   $\mathbf{A}$   $\mathbf{H}$ )  $\mathbf{X}$   $\mathbf{C}$   $\mathbf{60}$  ( $\mathbf{X}$  =  $\mathbf{2}$  0) となる組成体であり、図1に示すごとく、超伝導性能を持たない組成体である。上記組成体を300℃に加熱する。その後、室温まで命令した。すると、上記組成体は、ESR測定値において課幅10ガウスとなった。即ち、超伝導性能を得たことが分かった。更に続けて、上記状態にある組成体を50Kに冷却し、圧力20Torrの水素専囲気に曝した。ここれにより、上記組成体の超伝導性能がより強くなったことが確認された。

① 【0082】これにより、超伝導性能を示さない組成体であっても、加熱することにより超伝導性能を示す組成体とすることができる。また、上記組成体においては、水素を添加することにより、超伝導性能が強くなることが分かった。

#### [0083]

【発明の効果】上記のごとく、本発明によれば、資源的に豊富に存在する物質より、安価かつ容易に超伝導体となる組成体を製造することができ、かつ得られた組成体より超伝導体となりえない不良品を容易な手段で選別することができ、その上、選別した不良品を後処理することにより超伝導体となる組成体となすことができ、更に、得られた組成体の超伝導性能を容易に制御することができる。超伝導体の製造方法及び超伝導性能の制御方法を提供することができる。

#### 【国面の簡単な説明】

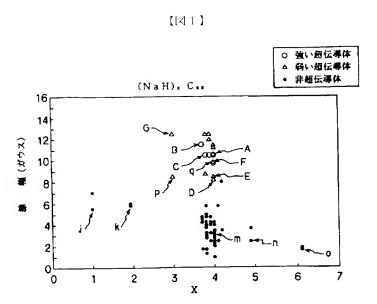
【日1】実施形態例1における、 $(NaH)_X C_{60}$ 組成体におけるxの値とESR測定値の線幅との間の関係を示す線因。

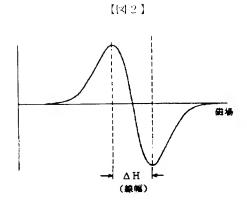
【図2】実施形態例1における, ESR測定値の線幅に 30 ついての説明図。

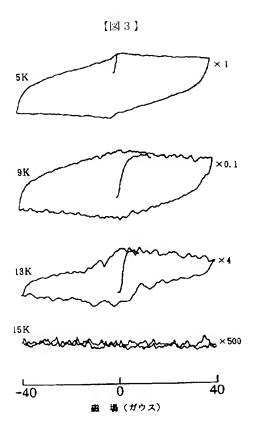
【図3】実施形態例1における。図1のq点にかかる組成体のLFS測定により得られた微分吸収曲線を示す線図

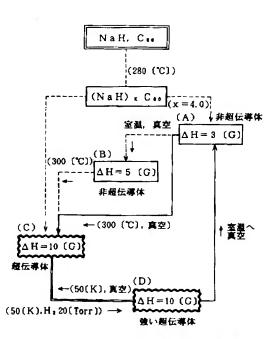
【日4】実施形態例4における、非超伝導体を用いた超 伝導性能の制御方法の説明図。

【図5】生施形態例3における、非超伝導体を用いた超 伝導性能の強弱に関する制御においてLFS測定により 得られた微分吸収曲線を示す線図。





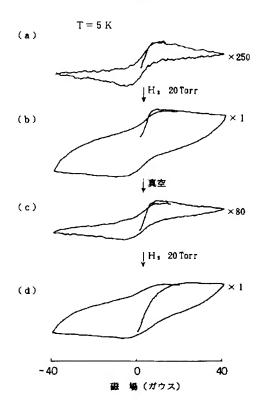




【図4】

 $\Delta H$ : 室温におけるESR測定値における線幅 単位はガウス

【図5】



# フロントページの続き

(51) Int. Cl. <sup>6</sup> H O 1 B 13/00 識別記号 565

庁内整理番号

F I G 0 1 N 24/10

技術表示箇所 5 1 0 S